

^{特集}フォーカス26

フォーカス 26 <第11回>:成果事例クローズアップ(北海道イノベーション創出ナノ加工・計測支援ネットワーク) テラヘルツ帯にプラズモン共鳴周波数を有する金ナノスリットリング構造の 光学特性

ローム株式会社 大西大,麦野遥一,坂口拓生北海道大学電子科学研究所 上野貢生,三澤弘明



ローム株式会社 (左から) 大西大 麦野遥一 坂口拓生





北海道大学電子科学研究所 (左から) 上野貢生 三澤弘明

1. 概要

近年,光と電波の境界領域にあるテラへルツ波が,計 測技術や超高速通信などの産業技術として注目されてい る.テラヘルツ波技術の開発においては,テラヘルツ波 の発生と検出技術の開発が重要な課題だが,特に検出技 術に関しては小型で簡便なデバイスの確立には至ってい ない.ローム株式会社では赤外波長域における光検出用 の半導体を開発しており,今後人感センサーやセキュリ ティー分野における市場を拡大するために,現在遠赤外・ テラヘルツ帯域の光検出器・カメラの開発を行っている. 一方,北海道イノベーション創出ナノ加工・計測支援ネッ トワークでは,光を捕集してナノメートルの空間に閉じ 込め,光と物質の相互作用の確率を飛躍的に増大させる

*問い合わせ: 北海道イノベーション創出ナノ加工・計測支援ネットワーク 北海道大学 〒 001-0021 札幌市北区北 21 条西 10 丁目 北海道大学 創成科学研究棟内 ナノテク支援室(03-305) 電話:011-706-9340 E-mail: hints@es.hokudai.ac.jp 金属ナノ構造の加工支援を行っており,赤外波長域の光 を検出する光センサーや太陽電池の開発を目的として研 究を推進してきた.そのような背景から,ローム株式会 社と北海道大学電子科学研究所では共同で高度微細加工 技術によりプラズモン共鳴を示す金属ナノチェイン構造 を作製し,テラヘルツ帯域において電磁波を検出する光 アンテナの開発を行ってきた.本研究では,幅広い領域 に共鳴周波数を有する金属ナノチェイン構造や金ナノス リッドリング構造をアレイ状に配列することにより,高 い空間分解能と分光機能を有するテラヘルツ受光素子に 応用する事を目的とし,サファイアやシリコンなどの固 体基板上に作製した金ナノチェイン構造,および金ナノ スリットリング構造の光学特性について検討を行った.

2. はじめに

金属ナノ構造は、光と相互作用することにより可視か ら赤外の幅広い波長領域に局在表面プラズモン共鳴を示 す[1][2][3].北海道大学電子科学研究所の三澤研究グルー プでは、ガラスなどの固体基板上に半導体微細加工技術 を駆使してナノメートルオーダーの加工分解能で金属ナ

ノ構造体の作製を行っており、その構造体が示すプラズ モン分光特性や光電場増強効果の検討、光電変換デバイ スや計測デバイスの創製を目的として研究を行っている [4][5][6][7]. 局在表面プラズモンの共鳴波長が赤外波長 域に有するためには、構造体を細長く作製する(ナノロッ ドの場合アスペクト比を大きくする)必要があるが、化 学合成でロッド状構造物を限りなく細長く作製すること は困難である [8]. 一方, ロッド状構造物を化学結合によ り(例えば、ストレプトアビジン-ビオチン相互作用を 利用)連結した構造体が報告されているが、これらの構 造体は構造同士が互いに接していないために赤外領域に プラズモン共鳴を示さない [9]. また,一直線上に構造体 を連結させることが出来ないといった欠点も有し、赤外 波長域(中赤外や遠赤外)にプラズモン共鳴を有する構 造体は現在のところ作製されていない. そこで、本研究 では、北海道イノベーション創出ナノ加工・計測支援ネッ トワークが支援している固体基板上に高精度に金属ナノ 構造体を作製する技術を利用して、半導体微細加工技術 により赤外領域に共鳴波長を有する金属ナノ構造体(金 ナノチェイン構造や金ナノスリットリング構造)を作製 し、その特徴的な光学特性について検討を行った.

3.金ナノ構造体の作製

局在表面プラズモンの光学的性質を示す数10~数 100nm サイズの金属構造体を微細加工技術により作製す る場合、半導体加工技術で一般的に用いられている紫外 線露光による光(フォト)リソグラフィ技術により作製 することは困難である.したがって、光の回折により決 定されるサイズより遥かに小さいパターンを高解像度で レジスト材料に転写するためには、ド・ブロイ波長が短 い電子ビームによる露光が適していると言える.電子線 ビームは、数 nm 程度にビームを絞り込むことが可能で あり、低いパワーでのレジスト材料へのビーム照射によ り数 nm オーダーでの加工分解能を実現できる. 電子線 描画装置は通常の走査型電子顕微鏡に、ビームのオン・ オフを行うブランキング装置、露光量(ドーズ量)を計 測するための電流計および, 描画パターンをブランキン グ装置や偏向器に送るパターン発生器とそれらを制御す るコンピューターを組み込んだ装置である.電子線リソ グラフィ用のレジストにあらかじめ CAD (コンピューター 利用設計)ソフトウエアにより設計した描画パターンに 沿って電子ビームを照射すると, 照射した部分において 化学的改質が誘起され、ポジ型電子線レジストでは照射 部分が現像液に溶解するようになり、ネガ型電子線レジ ストでは照射した部分が固化して現像液に溶解しないよ うになる.この方法を用いることにより、高い加工分解 能での金属ナノ構造体の作製が可能になる.図1に、ポ ジ型の電子線レジストを用いた金属ナノ構造体製造プロ センスの略図を示す.

サファイア,またはシリコン基板を洗浄後,基板上に 電子線用ポジ型レジスト(日本ゼオン, ZEP-520a)を 1000rpm で 10 秒, 4000rpm で 90 秒間スピンコートす ることにより成膜した. ポジ型レジスト溶液の濃度や回 転数の最適化は、より高い加工分解能での構造体の作製 に必要不可欠である.具体的に述べると、レジストの膜 厚をより薄く設定すると、電子線描画および現像により 得られるパターンの解像度は高くなる.一方,金属を成 膜した後にリフトオフを行う際、レジストの膜厚が極め て薄いとパターンを形成することが困難になる. したがっ て、金属ナノ構造体作製技術のためのレジストの厚みは 150~200nm 程度が最適値となり、本項で示す構造体 はすべて同じレジストの膜厚条件を用いて作製を行った 結果である. レジストを成膜後, 高い加速電圧を有する 電子線描画装置(100kV, エリオニクス製, ELS-7700H) で合目的パターンの描画を行い、専用の現像液・リンス 液により現像工程を行う.現像・リンス後,基板上に金 属薄膜をスパッタリングにより成膜し,最後に金属薄膜 下部のレジスト層をレジストリムバー溶液により除去し て金属ナノ構造体を得る [10] [11].構造体の金属の厚み の制御は、スパッタリング時間をコントロールすること により行うことができる.一般に、ガラス基板上への金 や銀の密着性は高くないことから、あらかじめ接着層と してクロムを1~2nm 程度スパッタリングした後に金



図1 金属ナノ構造体製造プロセス略図



図 2 金ナノチェイン構造の電子顕微鏡写真 (a) 一つのナノブロック(100x100x40nm)構造が 7 個連結した金 ナノチェイン構造, (b) 10 個連結した金ナノチェイン構造



図 3 (a)金ナノブロック構造のプラズモン共鳴スペクトル,(b)金ナノチェイン構造のプラズモン共鳴スペクトル (どちらの構造においても金の厚みは 40nm と一定とした)

などをスパッタリングにより成膜すると密着性が向上し, 機械的に強い金属ナノ構造の作製が可能となる.

図2に、作製した構造体の電子顕微鏡写真を示す.図 2(a)は、一つのナノブロック(100x100x40nm)構造 が7個連結した金ナノチェイン構造で、図2(b)は10 個連結した構造である.どちらの構造体においても連結 部分において、ナノメートルオーダーで接していること が確認された.これらの電子顕微鏡写真から、構造端が シャープではないことがわかる.これは、電子線露光に おける分解能の限界や現像時または現像後におけるレジ ストパターンの変形などが考えられる.

4. 金ナノチェイン構造の光学特性

図3に、様々な長さを有する金ナノブロック構造およ び金ナノチェイン構造体のプラズモン共鳴スペクトルを 示す. なお. 金ナノブロックの幅は 40nm と統一し. 長 さを141nmの整数倍として設計した.一方,金ナノチェ イン構造の長さは、金ナノブロック構造の長さと等しく し、二つの金ナノブロックが接するボトルネック部分の 幅は, 10nm と設計した. どちらのグラフにおいても, ナノブロック構造の縦方向の長さが長くなるに従って(図 3 (a) 参照),およびナノブロック数が多くなるに従って (図3(b)参照) プラズモン共鳴スペクトルは低エネルギー 側にシフトしていることがわかる. なお,図 3(a)の 2.0eV 付近に現れているプラズモン共鳴バンドは、ナノブロッ ク構造の横方向のプラズモン共鳴に起因するものである. 注目すべき点は、図3(a)で示す金ナノブロック構造の プラズモン共鳴スペクトルは、双極子だけではなく4重 極子や多重極子などのマルチモードのプラズモン共鳴バ ンドが計測されているのに対し,金ナノブロック構造で は図3(b)に示すように,双極子共鳴のみしか観測され ていないという点である.これは,金ナノブロック構造は, ボトルネック構造を有するため,ボトルネック部を通過 する電子運動に基づくプラズモン共鳴バンドしか観測さ れないことを示している.つまり,この結果から金ナノ チェイン構造の長軸方向由来のプラズモン共鳴バンドは, 単一ピークのみを有しており,光アンテナとして極めて 周波数選択性が高いことが明らかになった[12].

図4に、シリコン基板上に作製した金ナノチェイン 構造(正方形型、100x100x30nm³、ボトルネック幅 10nm)のプラズモン共鳴スペクトルを示す.シリコン 基板は、サファイア基板に比べて屈折率が高いため、構 造の大きさが同じでも低周波数シフトする.本実験では、 透過スペクトルで実験結果を議論するため、中赤外およ び遠赤外領域で光学窓の広いシリコン基板を用いた.シ



図 4 シリコン基板上に作製した金ナノチェイン構造の 透過スペクトル(x は,チェインの長さ(図3参照))

リコン基板上に作製した金ナノチェイン構造においても, サファイア基板上に作製した構造と同様にプラズモン共 鳴バンドは,ブロック数の増加に伴い,ピーク強度の増 大(ピーク幅の減少)とピーク波長の低周波数シフトが 観測された.前述のとおり,FT-IRの測定周波数範囲の問 題から,16個連結した構造で最小周波数 20THz までに しか実験結果は至っていないが,共鳴ピーク波長はナノ チェイン構造の長さに厳密に比例関係にあるために,36 個連結した構造では10THz(半値幅 2.3THz),72 個連結 した構造では5THz(半値幅 1.2THz)に共鳴周波数を有 する構造になることが予想される.このことから,周波 数選択性が高く,テラへルツ帯域に共鳴周波数を有する 構造設計を明らかにした.

5. 円周状に配列した金ナノチェイン構造の光 学特性

直線状構造体は、チェインに沿った偏光成分の光とは 共鳴するが、それ以外の偏光成分の光とは共鳴しないた め、光の捕集効率という点では低い.つまり、赤外・テ ラヘルツ域における波長選択性は高くても、アンテナと しての性能はあまり大きくないということになる.そこ で、本研究では、ディスク型のナノチェイン構造を円周 状に作製することにより、様々な方向の偏光成分を有す る光と相互作用させ、光の捕集効率を向上させること を試みた.図5(a)に示すように、直径100nm厚さ 30nmのディスクを9個連結した金ナノチェイン構造を 40°ごとに構造を傾けて設計し,最終的に円周状に構造が 配置されるように作製を行った.図5(b)に,実際に円 周状に作製した金ナノチェイン構造の電子顕微鏡写真を, 図5(d)にその吸収スペクトルを示す.予想通り,円周 状に作製した金ナノチェイン構造のエクスティンクショ ン値(ピークの高さ)は,直線状に作製した金ナノチェ イン構造の値に比べて格段に高く,約70%の光と相互作 用していることが明らかになった.つまり,IR領域のプ ラズモンアンテナとして極めて有用な設計であることが 示された.なお,図5(c)にFDTD法によりシミュレー ションした円周状金ナノチェイン構造の電場強度計算結 果を示す.計算は,図面に対して横方向の偏光条件で行っ ているが,ドーナッツ構造の外周部位において入射光電 場の230倍ほどの電場増強が得られていることが計算結 果から見積もられた.

また、共鳴周波数を低周波数側(テラヘルツ領域)に 有する構造を作製するために、ナノチェインの数を多く 設計して図5と同様の円周状に配列した金ナノチェイン 構造の作製を行い、光学特性について検討を行った(図 6参照).図6(a)(b)(c)の電子顕微鏡写真は、それ ぞれ18個、36個、60個円周状に配列した金ナノチェイ ン構造である.図6(d)に作製した金ナノチェイン構造 のプラズモン共鳴スペクトルを示すが、予想されるとお り周の直径が大きくなるにしたがって、プラズモン共鳴 ピークが長波長シフト(低周波数シフト)し、60個連結 したナノチェイン構造では、19THzに共鳴ピークを有す ることが明らかになった.図6(d)のスペクトルは、構



図 5 円周状に作製した金ナノチェイン構造の略図(a),電子顕微鏡写真(b),FDTD 法による電場強度分布(c) およびプラズモン共鳴スペクトル(d)



図 6 円周上に配列した金ナノチェイン構造の電子顕微鏡写真;18 個 (a),36 個 (b),60 個 (c), プラズモン共鳴スペクトル (d),および共鳴周波数とリング直径の関係 (e)

造を密に作製しすぎてしまったために, チェイン数が多 い構造のスペクトルほどエクスティンクション値が小さ くなっているが、直線状に作製した金ナノチェイン構造 に比べて数倍高いピークで、尚且つテラヘルツ領域に低 周波数シフトした構造の作製に成功した.図6(d)に, 円周状、および直線状に作製した金ナノチェイン構造(シ リコン基板)の共鳴周波数をリングの直径,あるいはチェ インの長さに対してプロットしたグラフを示す. どちら の構造も直径、あるいは長さに対してほぼ比例関係にあ るが、円周状金ナノチェイン構造の方がその傾きは大き いことが分かる.これは、円周状に屈曲した構造のために、 ナノチェインの長さは事実上直線状構造に比べて長いた めであると考えられる.したがって、円周状に作製した 金ナノチェイン構造は、光捕集効率も高く、またコンパ クトで簡便な設計で低周波数領域(テラヘルツ帯)に共 鳴周波数を有する構造となることが明らかになった.

6. 金ナノスリットリング構造の光学特性

円周状に配列した金ナノチェイン構造(ディスク:9個) の2つのディスク間にギャップ(スリット)を形成させ た金ナノスリット構造の光学特性について検討を行った. 図7(a)に金ナノスリットリング構造(左側),および 金ナノ円周構造(右側)の電子顕微鏡写真を示す.図7 (a)の一つのディスクの直径は100nm,厚さは30nmと し,スリットの幅は15nmと設計した.図7(b)に,金 ナノスリットリング構造(破線)及び,金ナノ円周構造(実 線)のプラズモン共鳴スペクトルを示す(入射偏光方向: 図7(a)に対して横方向).金ナノスリットリング構造



図7 (a) 金ナノスリットリング構造,および金ナノ円周構造の電 子顕微鏡写真,(b) 金ナノスリットリング構造(破線)及び,金ナ ノ円周構造(実線)のプラズモン共鳴スペクトル,(c) FDTD シミュ レーションによる金ナノスリットリング構造(スリッド幅:15nm) の光電場強度分布



図8 (a) 金ナノスリットリング構造の直径サイズに対するプラズモン共鳴波長,および共鳴周波数をプロットしたグラフ, (b) 金のナノスリットに由来する共鳴バンドの共鳴周波数のスリット幅(ギャップ幅)依存性

では、50THzと130THzに二つのプラズモン共鳴バンド が、金ナノ円周構造では88THzに一つのプラズモン共鳴 バンドが計測された.これらの共鳴バンドの共鳴周波数 において、時間領域差分法による光電場増強度分布のシ ミュレーションを行ったところ、88THzにおける金ナノ 円周構造の共鳴バンドは図5(c)に示すようにリング直 径に基づく双極子共鳴モードに由来しており、光電場増 強は100倍程度であった.一方、金ナノスリットリング 構造における50THzの周波数では、ナノギャップにおい て約6000倍の高い光電場増強が誘起されることがわか り、金のナノスリットに由来する共鳴バンドであること が明らかになった.さらに、ギャップ幅を5nmに設計し た場合には、図7(c)に示すように25000倍の極めて 高い光電場増強が見積もられ、テラヘルツ帯に高い光電 場増強を有する金ナノ構造の設計指針が得られた.

図8(a)に金ナノスリットリング構造の直径サイズに 対するプラズモン共鳴波長、および共鳴周波数をプロッ トしたグラフを示す. 金のナノスリットに由来する共鳴 バンドの共鳴周波数が金ナノスリットリング構造の直径 に対して線形的に増大することが明らかになった.また, ディスクの個数を9個としてスリット幅を変化させたと きの金のナノスリットに由来する共鳴バンドの共鳴周波 数をスリット幅に対してプロットしたグラフを図8(b) に示す.本結果から、ギャップが 10nm 以下になったと きに著しく共鳴周波数が低周波数側へシフトすることが 明らかになった. これは、スリットを挟んだ左右の金ナ ノチェイン構造端の双極子同士が互いに電磁的な相互作 用を誘起して、プラズモン共鳴スペクトルが長波長シフ トしたことに由来するものと考えられる. これらの結果 から、金ナノスリットリング構造のナノスリットに由来 する共鳴バンドの共鳴周波数をリングの直径やスリット 幅を制御することによって自在に制御することが可能で あることやナノメートルの空間(スリット)にテラヘル ツ帯域の電磁場を局在させることが可能であることを明 らかにした.光の回折限界から、テラヘルツ帯や赤外領 域における電磁波は波長程度の広がりを有するが、本研

究で示した金のナノスリットリング構造は、ナノメート ルの空間にテラヘルツ電磁場を局在させることが可能で あることを明らかにした初めての研究成果である.

7.おわりに

本項では、赤外・テラヘルツ帯域にプラズモン共鳴を 有する金ナノチェイン構造と金ナノディスク構造を円周 状に配列した金ナノスリットリング構造の光学特性につ いて述べた.金ナノチェイン構造は、特有のボトルネッ クを多数含む形状をしているため、ボトルネック部を通 過する電子運動に基づくプラズモン共鳴バンドしか観測 されない. そのため, 金ナノチェイン構造はテラヘルツ 帯域や赤外域の電磁波を検出する光アンテナとして極め て周波数選択性が高いことが明らかになった.また,直 線状チェイン構造体は、チェインに沿った偏光成分の光 とは共鳴するが、それ以外の偏光成分の光とは共鳴しな いため、光の捕集効率という点では低い欠点を有する. しかし、本研究では、チェイン構造を円周状に配列する ことによって高い光捕集効率を有する光アンテナ構造が 形成された.特に,金ナノ円周構造の2つの金ナノディ スク間にスリットを形成した金ナノスリットリング構造 では、赤外・テラヘルツ光をナノメートルの空間に局在 化させることが可能であることを明らかにした.以上の ことから、金ナノスリットリング構造は、テラヘルツ光 を捕集し、波長よりも遥かに小さい空間に局在化させる 機能を有する光アンテナとなることが明らかになった.

謝辞

本稿で紹介した研究成果は、北海道大学電子科学研究 所 三野雅弘氏、宮本博徹氏等の協力のもとに得られたも のであり、ここに感謝の意を表す.本研究は、文部科学 省先端研究施設共用イノベーション創出事業(ナノテク ノロジーネットワーク)による委託業務として、国立大 学法人北海道大学が実施した平成 20 年度「北海道イノ ベーション創出ナノ加工・計測支援ネットワーク」によっ て得られた研究成果である.また、本研究の一部は、文 部科学省科学研究費補助金・特定領域研究「光-分子強 結合反応場の創成(領域番号 470)」No. 19049001の助 成を受け、推進されたものである.

参考文献

S. Link, A. Beeby, S. FitzGerald, M. A. El-Sayed, T. G. Schaaff, R. L. Whetten, J. Phys. Chem. B 106, 3410 (2002).
K. L. Kelly, E. Coronado, L. L. Zhao, G. C. Schatz, J. Phys. Chem. B 107, 668 (2003).

[3] K. Imura, T. Nagahara, H. Okamoto, J. Phys. Chem. B 109, 13214 (2005).

[4] K. Ueno, S. Juodkazis, V. Mizeikis, K. Sasaki, H. Misawa, J. Am. Chem. Soc. 128, 14226 (2006).

[5] K. Ueno, S. Juodkazis, V. Mizeikis, K. Sasaki, H. Misawa,

Adv. Mater. 20, 26 (2008).

[6] K. Ueno, S. Juodkazis, T. Shibuya, Y. Yokota, V. Mizeikis, K. Sasaki, H. Misawa, J. Am. Chem. Soc. 130, 6928 (2008).

[7] Y. Nishijima, K. Ueno, Y. Yokota, K. Murakoshi, H. Misawa, J. Phys. Chem. Lett. 1, 2031 (2010).

[8] Y.-Y. Yu, S.-S. Chang, C.-L. Lee, C. R. C. Wang, J. Phys. Chem. B 101, 6661 (1997).

[9] K. G. Thomas, J. Phys. Chem. B 108, 13066 (2004).

[10] K. Ueno, V. Mizeikis, S. Juodkazis, K. Sasaki, H. Misawa, Opt. Lett. 30, 2158 (2005).

[11] K. Ueno, S. Juodkazis, M. Mino, V. Mizeikis, H. Misawa, J. Phys. Chem. C 111, 4180 (2007).

[12] K. Ueno, S. Juodkazis, V. Mizeikis, D. Ohnishi, K. Sasaki, H. Misawa, Opt. Express 15, 16527 (2007).

(北海道大学電子科学研究所 上野貢生)